# PRODUCTION OF INFORMATION RECORDING MEDIUM

Patent number:

JP1191351.

**Publication date:** 

1989-08-01

Inventor:

USAMI YOSHIHISA; OBARA SHINICHIRO

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

B41M5/26; G11B7/26; B41M5/26; G11B7/26; (IPC1-7):

B41M5/26; G11B7/26

- european:

Application number: JP19880015524 19880125 Priority number(s): JP19880015524 19880125

Report a data error here

#### Abstract of JP1191351

PURPOSE:To improve durability by subjecting an information recording medium provided with a metallic recording layer on a substrate to a heating and humidifying treatment at and under a high temp. and high humidity. CONSTITUTION:A recording material consisting of a metal and metal sulfide is deposited by evaporation on the substrate to provide the metallic recording layer which allows writing and/or reading of information by a laser. This metallic recording layer is subjected to the heating and humidifying treatment. The metal and metal sulfide, etc., forming the metallic recording layer is subjected mainly to oxidation by the heating and humidifying treatment, by which the higher stability than the stability of the metal prior to the oxidation is imparted to said metal, etc. The degradation of the characteristics including recording sensitivity, C/N and jitters with age is thereby obviated and the durability is improved.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ®日本国特許庁(JP)

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-191351

@Int. CI. 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)8月1日

G 11 B 7/26 B 41 M 5/26 8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 情報記録媒体の製造方法

②特 願 昭63-15524

②出 願 昭63(1988) 1月25日

⑩発 明 者 宇 佐 美 由 久 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真フイルム株式会

社内

⑩発 明 者 小 原 信 一 郎 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真フイルム株式会

社内

⑪出 顋 人 富士写真フイルム株式

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

個代 理 人 弁理士 柳川 泰男

#### 明細書

#### 1. 発明の名称

情報記録媒体の製造方法

## 2. 特許請求の範囲

1. 基板上に金属および金属硫化物からなる記録材料を蒸着することにより、レーザーによる情報の書き込みおよび/または読み取りが可能な金属記録層を設けた後、該金属記録層に加熱加湿処理を行なうことを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

#### 「発明の分野]

本発明は、レーザービームを用いて情報の書き 込みおよび/または読み取りができる情報記録媒 体の製造方法に関するものである。

## [発明の技術的背景]

近年において、レーザービーム等の高エネルギー密度のビームを用いる情報記録媒体が開発され、実用化されている。この情報記録媒体は光ディスクと称され、ビデオ・ディスク、オーディ

オ・ディスク、さらには大容量が止頭像ファイル および大容量コンピュータ用ディスク・メモリー として使用されうるものである。

光ディスクは、基本構造としてプラスチック、 ガラス等からなる円盤状の透明芸板と、この上に 設けられたBi、Sn、In、Te等の金属また は半金属からなる記録層とを有する。なお、記録 **農が設けられる側の基板表面には通常、基板の平** 而性の改義、記録歴との接着力の向上あるいは光 ディスクの感度の向上などの点から、高分子物質 からなる下途層または中間層が設けられている。 光ディスクへの情報の書き込みは、たとえばレー ザーピームをこの光ディスクに照射することによ り行なわれ、記録層の照射部分がその光を吸収し て局所的に型度上昇する結果、物理的あるいは化 学的な変化を生じてその光学的特性を変えること により情報が記録される。光ディスクからの情報 の読み取りもまた、レーザービームを光ディスク に風射することなどにより行なわれ、記録層の光 学的特性の変化に応じた反射光または透過光を検

出することにより情報が再生される。

情報記録媒体は、前述のように種々の分野において非常に利用価値が高いものであるが、例えば、記録する際の感度が少しでも高いものであること、こと、また再生時のC/N等が良好であること、そして上記特性が経時的に変化しない、すなわち耐久性の優れていること等の種々の特性の向上が

である.

#### [発明の要旨]

本処明は、基板上に金属および金属硫化物からなる記録材料を蒸着することにより、レーザーによる情報の書き込みおよび/または読み取りが可能な金属記録層を設けた後、該基板表面に設けられた金属記録層に加熱加湿処理を行なうことを特徴とする情報記録媒体の製造方法にある。

尚、上記蒸者とは、金属等を蒸発させて塩板に 製着させることを意味し、真空蒸着、スパッタリ ング、イオンプレーティング等全てを含んでい る。

上記本発明の情報記録媒体の製造方法における 好ましい感様は以下の造りである。

- 1)上記加熱加湿処理が、温度が50℃以上且つ湿度が60%RH以上の雰囲気の中に1時間以上放置することにより行なわれることを特徴とする上記情報記録媒体の製造方法。
- 2) 上記金属の主成分がI a であり、そして上記金属硫化物の主成分がG e S x (ただし、x は

望まれている。

上記のような課題の中で特に耐久性の改善を行なう方法として、上記ディスクの構造をサンドイッチ構造にする等の構造面からの改良、あるいは記録層の下に下途層を設けたり、記録層の上に保護層を設けたりして多層構造とする方法が知られている。さらに、記録層自体の改良方法としてTeからなる金属記録層を酸化処理する方法が提案されている(特別図60-42095)。

しかしながら、上記情報記録媒体は記録層の劣化が少なく耐久性等の優れたものではあるが、記録感度や再生時のC/N等の特性が充分に優れているとは書えない。また、ディスクを製造する上で、工程が複雑となることからも有利であるとはいえない。

#### [発明の目的]

本発明は、記録感度、C/Nおよびジッターの 各特性が経時的に低下することのない耐久性、および読取り耐久性とが向上した情報記録媒体を製造する方法を提供することをその目的とするもの

0 <×≦2の範囲の数である)であることを特徴 とする上配价银記録媒体の製造力法。

- 4) 上記 基板がポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート およびガラスからなる群より選ばれる少なくとも一種の材料からなることを特徴とする上記情報記録媒体の製造方法。
- 5) 上記基板がポリカーボネートからなること を特徴とする上記情報記録媒体の製造方法。

#### [発明の効果]

本発明の情報記録媒体の製造方法は、該基板表面に金属および金属監化物からなる金属記録層を設けた後、さらに加熱加湿処理を行なうとを特徴としている。この方法により製造された情報記録媒体は、金属記録層が化学の耐久性が向上し、そので記録感度、C/Nおよびジッターの経時的な変化が少ない耐久性の改善された情報記録媒体を得

ることができる。また、本発明の製造方法により、ディスクの製造工程が複雑になることなしに、耐久性に優れた情報記録媒体を得ることができる。

上記効果は、ポリカーボネート 拡板表面に金属記録器にInとGeSx(ただし、xは0 < x ≤ 2 の範囲の数である)との組合せからなる金属記録器を設けた場合に顕著である。

## [発明の詳細な記述]

本発明の情報記録媒体は、たとえば以下のような方法により製造することができる。

本発明において使用する基板は、 従来より情報 記録体の基板として用いられている各種の材料 から任意に選択することができる。 基板の光学的 特性、 平面性、 加工性、 取扱い 性、 経時 安 例 と よび製造コストなどの点から、 基板材料の 例と はソーダ石灰ガラステのガラス; セルギリレート ポリメチルメタクリレート、 射出成形ポリル メタクリレート等の 塩化ビニル ル、 塩化ビニル共重合体等の 塩化ビニル系

M o S 2 、 M n S 、 F e S 、 F e S 2 、 C o S 、
C o 2 S 3 、 N I S 、 N I 2 S 、 P b S 、 C u 2
S 、 A g 2 S 、 Z n S 、 I n 2 S 2 、 I n 2
S 2 、 S n S 、 S n S 2 、 A S 2 S 3 、 S b 2
S 3 、 B I 2 S 3 などを挙げることができる。

金属と金属硫化物との比率は低量比で99:1~20:80の範囲であり、好ましくは95:5~75:25の範囲である。

さらに好ましくは記録層の材料としては、金属に I n および金属硫化物に G e S x (ただし、 x は  $0 < x \le 2$  の範囲の数である)が用いることである。

上記金属と組み合わせて用いられる記録層の材料としては、金属磁化物の他に:MgF2、CaF2、RhFaなどの金属弗化物およびMoO2\*、In2O、In2O\*、GeO、PbOなどの金属酸化物を用いても差し支えない。

記録階は、上記材料を蒸着、スパッタリング、 イオンプレーティングなどの方法により拡板上に 形成される。

エポキシ樹脂: およびポリカーボネートを挙げることができる。これらのうちで寸度安定性、透明性および平面性などの点から、好ましいものはポリメチルメタクリレート、ポリカーボネートおよびガラスであり、特に好ましくはポリカーボネート樹脂である。

上記プラスチック 悲板上には、射出成形あるいは押出成形等により直接 悲板上にプレグループを 設けられていてもよい。

次に、 拡板 (所望により下塗層もしくは中間 勝) 変面には、 木焼明の金属と金属硫化物との組 合せからなる金属記録層が設けられる。

上記金属材料の例としては、低触点金属としてTe.Sn、Pb、Blなど;その他の金属としてAg、Al、Co、Cu、Ga、Mo、Nl、Si、V、Au、Be、Cr、Fe、Mn、Nb、Pd、TiおよびZnなどを挙げることができる。好ましくは低融点金属である。

上記金属と組み合わせて用いられる金属硫化物としては、 C r S、 C r ₂ S、 C r ₂ S .

他 録 層 の 層 厚 は 光 情 報 記 録 に 要 求 される 光 学 禮 度 の 点 か ら 一 敷 に 2 0 0 ~ 1 5 0 0 人 の 範 囲 で ある。 水 発 明 は 特 に 高 い 反 射 率 を 得 る 必 要 か ら 3 0 0 ~ 1 0 0 0 人 の 範 囲 に ある こ と が 好 ま し い 。

木苑明の製造方法は、前記基板上に上記金属記 録別が設けられた情報記録媒体を、高温高温下で 加熱加湿処理を行なうことを特徴としている。こ の処理により、金銭記録層が化学的、物理的に安 定化し、耐久性に優れた情報記録媒体を得ること ができる。すなわち、上記加熱加湿処理により、 金鼠記録層を形成している金属および金属硫化物 符は、主として酸化作用を受けることになる。例 えば金鼠にInおよび金属硫化物にGeSェを使 用した場合、Inのいくらかは酸化インジウム、 GeSgのいくらかは酸化ゲルマニウムに変化す ると推測される。そしてこの変化は金属記録層の 表面近傍でその度合が大きい。このような金属酸 化物は、酸化される前の金属より当然のことなが らその安定性は向上する。従って、これにより読 み取り耐久性等の耐久性が顕著に向上する。

このように基板上に金属記録層(好ましくは、通常よりやや耳めの)を設け、これを上記加熱加湿処理する木発明の製造方法により、金属記録層の木来持つ最良の特性を損なうことなく説取り耐久性等の耐久性が向上し、そして記録感度、C/Nおよびジッターの経時的な変化が少ない耐久性の改善された情報記録媒体を得ることができる。

る前に下記の下塗り層、プレグループ層および/ または中間層を設けても良い。

記録層が設けられる側の搭板表面には、平面性の改著、接着力の向上および記録層の変質の防性の関の材料としては、たとえば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共産合体、ニトロセルロース、ポリエチの高分子物質に必要した、ポリカーボネート等の高段物質におよび無機のサンカップリング剤などの有機物質におよび無機の質を挙げることができる。

基板(または下塗滑)上には、トラッキング用 講またはアドレス信号等の情報を表わす凹凸の形 成の目的で、プレグループ層が設けられてもよ い。プレグループ層の材料としては、アクリル酸 のモノエステル、ジェステル、トリエステルおよ びテトラエステルのうちの少なくとも一種のモノ マー(またはオリゴマー)と光重合開始剤との混 本苑明の上記加熱加湿処理の条件は例えば次に 示すとおりである。

. - . - - - - - - -

1) 加熱の条件としては

5 0 ℃で1 日以上、6 0 ℃で1 2 時間以上、7 0 ℃で6 時間以上、8 0 ℃で3 時間以上、のいずれかの条件

- 2) 加湿の条件としては
  - 60%RHで8日以上
  - 90%RHで4日以上
  - のいずれかの条件

上記1)または2)の単独の条件で処理を行なっても良いが、上記1)および2)の条件を組合せて処理することが効果的であり、本発明では組合わせた条件で処理を行なう。すなわち本発明の金属記録層は、少なくとも50℃および60%RHにて1時間以上の加熱加湿処理が好ましく、特に好ましくは例えば60℃90%RHで1日~4日または80℃90%RHで6~24時間の条件である。

上記プラスチック馬板に上記金属記録層を設け

介物を用いることができる。

プレグループ層の形成は、まず精密に作作られた。 理(スタンパー)上に上記のフクルを登り、 の数で、ないないでは、 の数で、ないないでは、 をないないでは、 をないないでは、 をはいる。 をはいる。 では、 をはないないがいないがいいいでは、 をはないないがいいいでは、 をはないないがいいいでは、 をはないないがいいいでは、 をはないないがいいいでは、 の数けられたないがいいでは、 のがは、一般に 0 ・ 0 5 ~ 1 0 0 µ m の に め の で あ の い い は 0 ・ 1 ~ 5 0 µ m の に あ の も る・

基板(または下塗粉もしくはプレグループ層)上、もしくは落板に直接プレグループが設けられた場合には該プレグループ上には、更に塩素化ポリオレフィンなど公知の各種の材料からなる中間層が設けられていてもよい。

特に、中間層の材料が塩素化ポリオレフィンである場合には、レーザービームの照射による無エネルギーが記録層から基板等への熱伝導によって

掛失するのを低減することができ、かつ塩素化ポリオレフィン層の被照射部分からガスが発生してピットの形成が一層容易となり、したがってピットエラーレートをさらに低減することができる。 つ記録感度をさらに向上させることができる。

中間層材料として用いられる塩素化ポリオレフィンは一般に塩素化率が30%以上のものであり、好ましくは50%以上、特に好ましくは50~70%の範囲内の塩素化率を有するものである。また、熱安定性及び溶解性の面から、これらの塩素化ポリオレフィンのうちでも塩素化ポリエチレンおよび塩素化ポリプロピレンが特に好ましい。塩素化ポリオレフィン層は、上記塩素化ポリオレフィンを溶削に溶解して捻布液を調製し、次いでこの錠布液を拡板上に塗布して設けることが可能である。

塩素化ポリオレフィンを溶解するための溶剤と しては、トルエン、キシレン、酢酸エチル、酢酸 ブチル、セロソルブアセテート、メチルエチルケ トン、1、2-ジクロルエタン、メチルイソブチ

脂などの高分子物質からなる様膜が真空旅者、スパッタリングまたは塗布等の方法により設けられていてもよい。

このようにして拡板および記録層がこの順序で 磁層された基本機成からなる情報記録媒体を製造 することができる。

なお、貼り合わせタイプの記録媒体においては、上記構成を有する二枚の基板を接着刑等を用いて接合することにより製造することができる。また、エアーサンドイッチタイプの記録媒体においては、二枚の円盤状基板のうちの少なくとも一方が上記構成を有する基板を、リング状の外側スペーサと内側スペーサとを介して接合することにより製造することができる。

次に木発明の実施例および比較例を記載する。 [実施例1]

 ルケトン、シクロヘキサノン、シクロヘキサン、 テトラヒドロフラン、エチルエーテル、ジオキサ ンなどを挙げることができる。

これらの館布被中には、さらに可選剤、滑剤など各種の添加剤を目的に応じて添加することも可能である。

徳布方法としては、スプレー法、スピンコート 法、ディップ法、ロールコート法、プレードコート法、ドクターロール法、スクリーン印刷法など を挙げることができる。

基板表面(または下塗附)に塗布して燃膜を形成したのち乾燥することにより、基板(または下燃料)上に塩素化ポリオレフィン暦を形成することができる。塩素化ポリオレフィン層の層厚は、一般に10~100°0 %、好ましくは、100~500%の範囲内である。

なお、店板の記録層が設けられる側とは反対個の表面には耐傷性、防湿性などを高めるために、たとえば二酸化ケイ素、酸化スズ、弗化マグネシウムなどの無機物質:熱可塑性樹脂、光硬化型樹

共然者して層度が660kの記録層を設けた。次に、記録層が設けられた基板を60℃、90% RHの雰囲気にて3日間放置した。このようにして順に基板および記録層からなる情報記録媒体を製造した。

## [比較例1]

実施例1において、記録層の層厚を660人か5600人で変え、そして加熱加湿条件を60で、90%RHの雰囲気から常温、常湿の雰囲気に変えた以外は実施例1と同様にして、順に基板および記録層からなる情報記録媒体を製造した。

#### [情報記録媒体の評価]

実施例1および比較例1で得られた情報記録媒体の記録および再生性能を以下の条件で行なった。

半導体レーザー: 波長830 n m .

ビーム径 : 1 . 6 μ m

級速度 : 5 . 5 血/秒

記録パワー : 9 m W

再生パワー : 1 . 2 m ₩

上記記録パワーにて2-7RLLコード情報の 細密パターン(100100・・・・)を記録 し、スペクトルアナライザーによりバンド幅30 kHzにて以下の測定を行なった。

#### (1)反射率の低下

上記条件で記録された情報を再生した時のレーザーの入射光のエネルギーと反射光のエネルギーとを測定し、その比を百分率で求めた。そして60℃、90% R H の雰囲気にて10日、20日、30日放置後、それぞれについて上記反射率を測定し、その低下率を算出した。

# (2) C/Nの低下

6 0 °C、 9 0 % R H の雰囲気にて 1 0 日、 2 0 日、 3 0 日放置後、それぞれについて上記条件に て再生し、放置前の初期 C / N を 0 d B とした時 の C / N の低下を測定した。

### (3) 読み取り耐久性

上記条件で再生した際の、初期のC/Nおよび 2時間連続再生後のC/Nを測定した。

**得られた結果をまとめて第1妻に示す。** 

尚、第1表の反射率の低下で、初期の反射率の 測定値は実施例1および比較例1が共に35.0 %であった。

第1波に示された結果から明らかなように、本 発明の情報記録媒体(実施例1)は高温高温の雰 明気に放置しても反射率、C/N比が共にほとん ど低下せず、また、避続再生後のC/Nの低下も 少なく耐久性に優れていることが分かる。

一方、情報記録媒体の60℃、90%RHの雰囲気での3日間放置を行なわなかった比較例1では上記耐久性が全般的に劣っている。

第1家

	夹 施 例 1	比較例 1
反射率の低下(*)		
初期	0	0
1 0 A	0.4	2.5
20日	0.6	3.7
3 0 日	0.7	4 . 4
C / N の低下(dB)		
C / N の低下(dB) 初期 1 0 日	0 0 . 4	0
<b>271 JU</b> J	•	-
初期 10日	0 . 4	1 . 8
初期 10日 20日	0 . 4	1 . 8
初期 10日 20日 30日	0 . 4	1 . 8 2 . 8 3 . 5

特許出願人 富士写真フィルム株式会社 代 遅 人 弁理士 柳 川 泰 男